





Europäisches **Patentamt**

European **Patent Office** des brevets

AUG_2004 WIPO PCT

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterla--gen stimmen mit der ursprünglich eingereichten Fassung der auf dem nächsten Blatt bezeichneten europäischen Patentanmeldung überein.

> SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH

> > RULE 17.1(a) OR (b)

The-attached documents are exact copies of the European patent application described on the following page, as originally filed.

Les documents fixés à cette attestation sont conformes à la version initialement déposée de la demande de brevet européen spécifiée à la page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet nº

03102467.2



Der Präsident des Europäischen Patentamts; Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets p.o.

R C van Dijk



Europäisches -- European --· Patentamt-

Patent Office ---

Office européen - --- des brevets

Anmeldung Nr:

Demande no:

Anmeldetag:

Application no.:

03102467.2

Date of filing:

07.08.03 V

Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

Philips Intellectual Property & Standards **GmbH**

Steindamm 94 20099 Hamburg

ALLEMAGNE

Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1

5621 BA Eindhoven

PAYS-BAS

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention: (Ealls die Bezeichnung der Erfindung_nicht_angegeben ist, siehe Beschreibung. If no title is shown please refer to the description. Si aucun titre n'est indiqué se referer à la description.)

Niederdruckgasentladungslampe mit Erdalkali-Chalkogeniden als Elektronen-Emittersubstanz

In Anspruch genommene Prioritt(en) / Priority(ies) claimed /Priorite(s) revendiquée(s) Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/ Classification internationale des brevets:

H01J61/12

Am Anmeldetag benannte Vertragstaaten/Contracting states designated at date of filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL PT RO SE SI SK TR LI

BESCHREIBUNG

Niederdruckgasentladungslampe mit Erdalkali-Chalkogeniden als Elektronen-Emittersubstanz

Die Erfindung betrifft eine Niederdruckgasentladungslampe, die mit einem Gasentladungsgefäß, das eine Gasfüllung enthält, mit Elektroden und mit Mitteln zur Erzeugung und Aufrechter5 --haltung einer Niederdruckgasentladung ausgerüstet ist.

Die Lichterzeugung in Niederdruckgasentladungslampen beruht darauf, dass Ladungsträger, insbesondere Elektronen, aber auch Ionen, durch ein elektrisches Feld zwischen den Elektroden der Lampe so stark beschleunigt werden, dass sie in der Gasfüllung der Lampe durch Zusammenstöße mit den Gasatomen oder Molekülen der Gasfüllung diese anregen oder

Zusammenstöße mit den Gasatomen oder Molekülen der Gasfüllung diese anregen oder ionisieren. Bei der Rückkehr der Atome oder Moleküle der Gasfüllung in ihren Grundzustand wird ein mehr oder weniger großer Teil der Anregungsenergie in Strahlung umgewandelt.

Konventionelle Niederdruckgasentladungslampen enthalten Quecksilber in der Gasfüllung und weisen außerdem einen Leuchtstoffüberzug auf der Innenseite des Gasentlädungsgefäßes äuf. Es ist ein Nachteil der Quecksilber-Niederdruckgasentladungslampen, dass Quecksilberdampf primär Strahlung im hochenergetischen, aber unsichtbaren UV-C-Bereich des elektromagnetischen Spektrums abgibt, die erst durch Leuchtstoffe in die sichtbare, wesentlich niederenergetischere Strahlung umgewandelt werden muss. Die Energiedifferenz wird dabei in unerwünschte Wärmestrahlung umgewandelt.

Das Quecksilber in der Gasfüllung wird außerdem auch verstärkt als umweltschädliche und giftige Substanz angesehen, die in modernen Massenprodukten aufgrund der Umweltgefährdung bei Anwendung, Produktion und Entsorgung möglichst vermieden werden sollte.

Es ist bereits bekannt, das Spektrum von Niederdruckgasentladungslampen zu beeinflussen, indem man das Quecksilber in der Gasfüllung durch andere Stoffe ersetzt. So sind in den

15

20

deutschen Offenlegungsschriften DE 100 44 562, DE 100 44 563 und DE 101 28 915

Niederdruckgasentladungslampen beschrieben, die eine Gasfüllung, bestehend aus einer Kupferverbindung, einer Indiumverbindung oder einer Thalliumverbindung zusammen mit einem Edelgas als Puffergas enthalten. Sie zeichnen sich durch eine höhere Strahlungsausbeute im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums aus als konventionelle Niederdruckquecksilberentladungslampen. Die visuelle Effizienz kann außerdem durch Zugabe von Additiven und Leuchtstoffen sowie durch eine Steuerung des Lampeninnendrucks und der Betriebstemperatur noch weiter verbessert werden.

In konventionellen Niederdruckgasentladungslampen werden typischerweise innere Elektroden in der Entladungslampe benutzt. Um die Elektronenaustrittsarbeit an diesen Elektroden und damit die Verluste der Stromeinkopplung zu verringern, können Erdalkalioxide oder Mischungen von Erdalkalioxiden benutzt werden. So ist aus der US-Patentschrift 2 449 113 bekannt, dass Erdalkalioxide als Elektronen-Emittersubstanzen in Elektroden verwendet werden können.

Es ist außerdem auch aus der internationalen Patentanmeldung WO 99/21213 bekannt, die Elektroden von Niederdruckgasentladungslampen mit einer Elektronen-Emittersubstanz zu beschichten, die aus einer Mischung von Erdalkalioxiden besteht. Dadurch wird die Lebensdauer derartiger Lampen erhöht und die Austrittsarbeit gesenkt.

20

25

Für Niederdruckgasentladungslampen, die in ihrer Gasfüllung Kupfer-, Thallium-, Galliumoder Indiumverbindungen enthalten, haben sich die bisher üblichen Erdalkalioxidgemische
jedoch nicht als Elektronen-Emittersubstanzen bewährt. Das liegt daran, dass diese mit den
Erdalkalioxiden reagieren, wie es zum Beispiel durch die folgende Gleichung gezeigt wird:

 $2 \operatorname{InBr} + \operatorname{BaO} ? \operatorname{BaBr}_2 + \operatorname{In}_2 O$

Bei den in der Lampe herrschenden Temperaturen tritt diese Reaktion auch mit Kupfer-,
Thallium-, Gallium- und Indiumhalogeniden ein. Hierdurch verschwinden die strahlenden
Indium-, Thallium-, Gallium- und Kupferhalogenide aus der Entladung und die Lichterzeugung
wird ineffizient.

5

Es konnte nun bereits gezeigt werden, dass Indiumhalogenide mit Chalkogeniden wie MgS, CaS und/oder SrS überhaupt nicht und mit BaS erst bei Temperaturen unterhalb 700 K reagieren. Die Reaktion der Chalkogenide der Erdalkalimetalle mit den Halogenidfüllungen ist somit deutlich geringer als die der Oxide der Erdalkalimetalle.

10

- Hinzu kommt, dass bereits aus der Literatur bekannt ist, dass die Elektronen-Austrittsarbeit F für die Chalkogenide der Erdalkalimetalle erheblich geringer ist als bei den Oxiden der Erdalkalimetalle. So beträgt z.B. F (BaS) = 2,6 eV und F (BaTe) = 2.1 3.9 eV.
- Es stellte sich deshalb die Aufgabe, die Elektronen-Emittereigenschaften von Chalkogeniden der Erdalkalimetalle, wie Mg, Ca, Sr und/oder Ba, für Niederdruckgasentladungslampen, welche in der Gasfüllung Indium-, Thallium-, Gallium- oder Kupferhalogenide enthalten, zu nutzen.
- Gegenstand der Erfindung ist deshalb eine Niederdruckgasentladungslampe, die mit einem Gasentladungsgefäß, das eine Edelgasfüllung als Puffergas und ein Indium-, Thallium-, Gallium- und/oder Kupferhalogenid enthält, sowie mit Elektroden und Mitteln zur Erzeugung und Aufrechterhaltung einer Niederdruckgasentladungslampe ausgerüstet ist und als Elektronen-Emittersubstanz ein oder mehrere Chalkogenide von Erdalkalimetallen aufweist.

25

Die erfindungsgemäße Niederdruckgasentladungslampe enthält als Puffergas ein Edelgas aus der Gruppe Helium, Neon, Argon, Krypton und Xenon. Vorteilhafterweise beträgt der Kaltdruck des Edelgases 1 bis 10 mbar, insbesondere 1,5 bis 3,0 mbar.

Bei der erfindungsgemäßen Lampe findet eine molekulare Gasentladung bei Niederdruck statt, die Strahlung in sichtbaren und nahen UVA-Bereich des elektromagnetischen Spektrums abgibt. Zur Umwandlung des UV-Lichtes in sichtbares Licht werden Leuchtstoffe angewendet, die auf der Innen- und/oder Außenseite des Entladungsgefäßes aufgetragen werden.

- Diese Leuchtstoffe oder Leuchtstoffkombinationen müssen nicht auf der Innenseite des Gasentladungsgefäßes aufgebracht werden, sondern können auch auf die Außenseite aufgetragen werden, da die erzeugte Strahlung im UVA-Bereich von den gängigen Wandmaterialien des Entladungsgefäßes nicht absorbiert wird. Die als Leuchtstoffe in Frage kommenden Materialien müssen die erzeugte Strahlung absorbieren und in einem geeigneten
- 10 Wellenlängenbereich emittieren.

	PHDE030279EPP	
	- 5 -	
		
	<u>PATENTANSPRÜCHE</u>	
		· .
	1 NT: 1 vive de servite de restaure de restaure Consente de managação dos simo	
	1. Niederdruckgasentladungslampe, die mit einem Gasentladungsgefäß, das eine	
	Edelgasfüllung als Puffergas und ein Indium-, Thallium-, Gallium- und/oder Kupferhalogenid	
	enthält, sowie mit Elektroden und Mitteln zur Erzeugung und Aufrechterhaltung einer	
	Niederdruckgasentladung ausgerüstet sind,	
5		
	dass sie als Elektronen-Emittersubstanz ein oder mehrere Chalkogenide von Erdalkalimetallen	
	enthält.	
	2. Niederdruckgasentladungslampe nach Anspruch 1,	
10	dadurch gekennzeichnet,	
	dass das Chalkogenid aus der Gruppe der Sulfide, der Selenide und/oder der Telluride	
	ausgewählt ist.	
	3. Niederdruckgasentladungslampe nach Anspruch 1 und 2,	
15	dadurch gekennzeichnet,	
	dass sie als Puffergas ein Edelgas aus der Gruppe Helium, Neon, Argon, Krypton und/oder	
-	Xenon enthält.	
	4. Niederdruckgasentladungslampe nach den Ansprüchen 1 bis 3,	
20	dadurch gekennzeichnet,	
	dass das Gasentladungsgefäß auf seiner Innen- und/oder Außenseite mit einer	
	Leuchtstoffschicht versehen ist.	

PHDE030279EPP

- 6 -

5. Verwendung eines oder mehrerer Chalkogenide von Erdalkalimetallen als Elektronen-Emittersubstanz zur Beschichtung von Elektroden in Entladungslampen.

5

PHD	F03	0279	Ad E
1111	Livo	V	

ZUSAMMENFASSUNG

Niederdruckgasentladungslampe mit Erdalkali-Chalkogeniden als Elektronen-Emittersubstanz

Es wird eine Niederdruckgasentladungslampe beschrieben, die mit einem Gasentladungsgefäß, das eine Edelgasfüllung als Puffergas und ein Indium-, Thallium-, Gallium- und/oder

5 Kupferhalogenid enthält sowie mit Elektroden und Mitteln zur Erzeugung und Aufrechterhaltung einer Niederdruckgasentladung ausgerüstet ist und als Elektronen-Emittersubstanz ein oder mehrere Chalkogenide von Erdalkalimetallen enthält.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.